



한국특허청-캐나다특허청간 특허심사하이웨이

시범 프로그램의 계속실시에 관한 공동 공고문

한국특허청과 캐나다특허청은 한국-캐나다 특허심사하이웨이 시범 프로그램을 현재와 동일한 요건으로 지속하기로 합의하였으며, 이 사실을 양국 특허청이 공동으로 발표합니다.

2009년 10월 1일부터 시작된 한국-캐나다 특허심사하이웨이는 어느 한 특허청에서 특허가능하다는 판단을 받은 경우, 다른 특허청은 그 심사결과를 활용하여 해당하는 출원을 조기에 심사하는 것으로서, 양국 출원인들에게 유용한 제도입니다.

양국 특허청은 양국간 특허심사하이웨이 시범 프로그램의 전면실시 여부 등의 결정에 앞서, 특허심사하이웨이 시범 프로그램의 정확한 평가에 필요한 충분한 정보 수집을 위해, 현재와 동일한 요건으로 한국-캐나다 특허심사하이웨이 시범 프로그램을 계속 시행하기로 합의하였습니다.

양국간 특허심사하이웨이 시범 프로그램은 2013년 9월 30일까지 계속 시행될 것이며, 양국 특허청은 특허심사하이웨이에 대한 시행 경과 및 출원인의 요구사항을 지속적으로 평가할 것입니다. 이에 따라 신고요건 및 절차 등이 개정되는 경우, 양국 특허청은 개정내용을 각 특허청의 웹사이트를 통해 공지할 것입니다.

양국간 특허심사하이웨이의 시행 가이드라인 등 자세한 내용은 아래의 웹사이트에서 확인 할 수 있습니다.

- 한국특허청 : http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=8079&catmenu=m06_02_08
- 캐나다특허청 : http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internettopic.nsf/eng/h_wr02160.html

2011년 9월 30일

한국특허청 및 캐나다특허청